

# Реєстраційна картка ДіР

## I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0113U006117

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-08-2013



## II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрямок фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2209070

| У тому числі по роках:                       |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| 2013                                         | 2500 тис. грн. |
| Загальний обсяг фінансування: 2500 тис. грн. |                |

## III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державне агентство з питань електронного урядування України

Код за ЄДРПОУ: 37471818

Місцезнаходження: вул. Ділова, 24, м. Київ, Київ, 03150, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 2071730

## IV. Відомості про виконавця ДіР

**Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи):** Львівська філія науково-виробничого концерну "Наука"

**Код за ЄДРПОУ:** 25559375

**Місцезнаходження:** 79031, м. Львів, вул. Стрийська, 202

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Держадміністрація

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Розмір організації:**

**Телефон:** (0322)635798

## **V. Відомості про співвиконавця ДіР**

## **VI. Відомості про ДіР**

**Назва роботи українською:**

Створення на базі установки MOCVD D-180LDM технологічної дільниці для випробування нанотехнологій виробництва напівпровідникових гетероепітаксійних структур на основі твердих розчинів A3B5

**Назва роботи англійською:**

Creation of technological station based on MOCVD D-180LDM installation for testing nanotechnologies for manufacturing semiconductor geteroepitaxial structures based on solid solutions A3B5

**Мета роботи українською:**

Створення технологічної дільниці газофазної епітаксії на основі металоорганічних та гідридних сполук на базі установки MOCVD D-180LDM для випробування нанотехнологій формування квантово-розмірних та нанорозмірних об'єктів, що застосовуються для виробництва приладових гетероепітаксійних структур на основі твердих розчинів A3B5.

**Мета роботи англійською:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:** Нові речовини і матеріали

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Вид роботи:** 48 - прикладна

**Очікувані результати:** Технології

**Галузь застосування:** 72.19 "Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук"

**Керівники роботи**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:** Парфенюк Павло Васильович

**Науковий ступінь:**

**Вчене звання:**

**Ідентифікатор ORCID ID:**

**Додаткова інформація:**

## **VII. Етапи виконання ДіР**

**Номер етапу:** 1

**Назва етапу:** Створення на базі установки MOCVD D-180LDM технологічної ділянки для випробування нанотехнологій виробництва напівпровідникових гетероепітаксійних структур на основі твердих розчинів АЗВ5

**Початок етапу:** 08.2013

**Закінчення етапу:** 12.2013

**Вид звітнього документа:** Остаточний звіт

## **VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ**

**Індекс УДК:** 621.315.5/.6; 621.318.1; 666.65, 621.315.592

**Коди тематичних рубрик:** 47.09

## **IX. Заключні відомості**

**Керівник юридичної особи**

Щур Володимир Іванович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Телефон**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Т.А.